文章编号

高精度电光调制椭偏应力传感系统

陈敏1,理智2,刘巍2*,罗子人2

(1.中冶赛迪信息技术有限公司,重庆 4013292.中国科学院力学研究所,北京 100190)

摘 要:目的:为了实现精密制造中关键部件残余应力的高精度检测,建立了电光调制椭偏应力传感系统。 对工程中常见的304不锈钢材料在单轴拉伸应力条件下的椭偏信号响应进行了研究。方法:首先,基于反 射椭偏的基本原理,建立了不同光轴方向上椭偏信号与单轴拉伸金属试样寻常折射率和异常折射率的关系。 其次,针对不锈钢材料,优化了椭偏应力传感的工作点。通过对比消光点和非零线性工作点的椭偏信号, 证明了非零线性条件适用于应力信号的传感。最后,针对不同光轴方向下,应力引起的椭偏信号进行了测 量。结果:实验结果表明:针对304不锈钢,系统的最低应力检测限为7.84 kPa,系统的应力检测精度优 于7.84 kPa。结论:该系统可用于精密制造中,金属工件高精度应力检测的要求。 关键词:光弹性;应力双折射;椭偏;残余应力;电光调制; 中图分类号:TP394.1;TH691.9 文献标识码:A

High-Precision Electro-Optic Modulated Ellipsometric Stress Sensing System

CHEN Min¹, LI Zhi², LIU Wei^{2*}, LUO Zi-ren²

(1. CISDI Group Co., LTD. Chongqing, 401329, China 2. Institute of Mechanics, Chinese Academy of Science, Beijing, 100190, China)

Abstract: Objetive: To achieve high-precision detection of residual stress in key components in precision manufacturing, an electro-optic modulated ellipsometric stress sensing system was established. The ellipsometric signal response of common stainless steel materials under uniaxial tensile stress conditions in engineering was studied. **Method:** First, based on the basic principles of reflection ellipsometry, the relationship between the ellipsometric signal and the ordinary and extraordinary refractive indices was established for different optical axis directions. Next, for stainless steel materials, the working point of ellipsometric stress sensing was optimized. By comparing the ellipsometric signals at the extinction point and the non-zero linear working point, it was proven that the non-zero linear condition is suitable for stress signal sensing. Finally, the ellipsometric signals caused by stress under different optical axis directions were measured. **Result**: The experimental results show that for 304 stainless steel, the system's minimum stress detection limit is 7.84 kPa, and the stress detection accuracy of the system is better than 7.84 kPa. **Conclusion:** This system can be used for high-precision stress detection requirements in metal workpieces in precision manufacturing.

Key words: Photoelasticity; Stress birefringence; Ellipsometry; Residual stress; Electro-optic modulation

基金项目:国家重点研发计划资助(No. 2020YFC2200104, 2021YFC220290);

Supported by the National Key Research and Development Program (No. 2020YFC2200104, 2021YFC220290)

收稿日期: xxxx-xx-xx; 修订日期: xxxx-xx-xx

测的灵敏度,本

XX. XXXX

1 引言

核心元件的残余应力是影响精密测量及制造系 统性能的重要因素。它可能出现在材料元件的成型、 退火、抛光、涂层以及机械组装过程中。残余应力 会给元件带来一些不利影响,如元件的表面变形、 机械裂纹和强度损伤,从而影响它们后续服役过程 中的寿命以及精度。因此,准确测量和控制关键元 件的应力分布,减少其对系统的不利影响,在设计、2 基于电光调制的椭偏应力测试系统 制造和使用精密元件的过程中具有重要意义。此外, 准确的应力测量和控制也有助于偏振控制、新光学 元件的设计和制造等[1,2]。

由于残余应力复杂的成因和极大的随机性,理 论上很难确定其大小和方向。同时,随着近年来, 精密制造技术的发展,对材料元件的测量和控制需 求不断增加。以光刻机为例,其微动工件台精度需 达到 nm 级, 这对材料应力及应变的检测精度也提 出了更高的要求。在实践中,通常使用实验方法来 测量应力,如X射线衍射(XRD)方法^[3,4]和斯托尼 曲率法[5-7]。然而,这些方案对残余应力的测量精度 约为10MPa量级,无法满足精密制造技术的要求。

残余应力是金属元件、陶瓷、光学元件和复杂 几何结构意外故障的重要原因,但难以测量和预测。 通常有两种类型的测试方法来评估残余应力和操作 安全性:破坏性测试和非破坏性测试。由于破坏性 应力测量方法不适合用于残余应力的检测和估计, 从而光学非破坏性测试近年来越来越受到关注,主 要是因为其高精度和高灵敏度的非破坏性优势。目 前,主要的光学非破坏性测试技术包括光纤光学、 电子散斑、红外热成像和内窥镜以及太赫兹技术 [8-10],为元件表面或内部的非破坏性测试提供了有效 工具。此外,通过测量光学元件的光路差异或相位 差异来进行应力测量的研究思路,这在光学非破坏 性测试领域具有很大的应用价值。

根据光弹性原理,应力的存在导致折射率的变 化,进而在光学元件中引起双折射。因此,应力与 双折射密切相关。量化双折射以计算应力已成为光 学元件应力测量的主要方法[11,12]。然而,针对精密 制造中普遍使用的金属元件,其应力的精密测量仍 然是围绕工程技术界的一个难题。椭圆偏振是一种 基于光学双折射的应力测量方法,基于反射式椭偏 检测技术,提出了一种针对光学镀膜中残留应力进 行检测的方法,通过光学薄膜应变时的应力双折射 引起的椭偏参数的变化,测定薄膜的应力,其精度 可达到 35 kPa^[13],证明了椭圆偏振技术是一种高精 度的光学薄膜应力测量方案。为进一步提升应力检 文提出了一种采用高频电光调制的反射椭偏应力传 感系统,针对工程中常用的304不锈钢工件优化了 测试系统的工作条件,并在单轴拉伸的工况下,测 量了应力引起的双折射信号。结果表明,该传感系 统具有光路简单,测量精度高等特点。

2.1 应力测试系统的硬件构成

如图1所示,实验系统由一套基于电光调制的 椭偏传感器和一个应力加载装置组成。基于电光调 制的椭偏传感器采用了起偏器-样件-电光调制器 (EOM)-检偏器结构,用于获取样件界面折射率在不 同应力下的变化。光源采用氦氖激光器,其发射的 633 nm 波长的激光垂直穿过 135°方位角的起偏器, 并以 78°的入射角照在样品表面, 光斑直径约 3 <mark>mm,</mark>光波经样品反射后,通过铌酸锂晶体电光调 制器(Thorlabs, EO-AM-NR-C1)调制(调制频率 1kHz),经过一方位角为90°的检偏器,最终该线 偏振光波的光强由光电探测器测量。

不同于传统的椭偏测量,其关注的是椭偏参数, 将测量周期(通常为1s)内的采集到的偏振光的光 强变化通过快速傅里叶变换至频域,在频域内分析 信号与样件所受应力之间的关系。



图 1 高精度电光调制的椭偏应力系统 Fig. 1 High-precision electro-optic modulated ellipsometric stress sensing system

测试样品采用了长宽为 25 mm×10mm、厚度为 2.5 mm 的"工"字形不锈钢样件,样件表面经抛光 <mark>至表面粗糙度</mark> Ra=0.08 后作为反射面,反射入射光 波。为了避免边界周围的应力集中,探测光在样件 的中心区域反射,中心区域横截面为5mm×2.5mm。

为了建立椭偏信号与试样应力之间的对应关系, 本文设计了一种可与椭偏传感器耦合的手动应力加 载装置。该装置的三维结构设计图和实物图如图 2 所示。装置由样品台、铅锤和牵引机构组成。其中 样品台由一固定支承块和一活动支承块组成,两支

承块上均有用于定位样品的限位销。牵引机构将铅 锤拉力传导到样品台,对样品产生拉力F,其大小 由铅锤重量决定,即F=mg。在本实验中,铅锤质 量由一组 10g的砝码调节,通过增减砝码数量,铅 锤质量从 0g 起以 10g 为分度递增。受到应力作用时, 椭偏信号随之改变。将样品台绕样品表面的法线旋 转 90°,可获得两个正交方向上的椭偏信号与应力 之间的关系。



图 2 应力加载装置 Fig. 2 The stress-loading device

3 基于椭偏的应力传感原理

反射椭偏测量的是入射光波与样品表面相互作 用后,反射光波的偏振态。由于界面厚度和介电常 数对平行于入射面的 p 光影响很大,而对垂直于入 射面的 s 光影响很小,因此以 s 光为基准来测量 p 光的偏振态。对于各向同性界面,椭偏参数ρ 可通 过正交琼斯矩阵

$$J = \begin{pmatrix} R_{pp} & 0\\ 0 & R_{ss} \end{pmatrix}$$
求得^[14]:
$$\rho = \frac{R_{pp}}{R_{ss}} = \tan \psi e^{i\Delta}, \qquad (1)$$

其中, R_{pp} 和 R_{ss} 分别是 p 光和 s 光的复反射系数, ψ 是椭偏振幅, Δ 是相位。

而对于各向异性界面, p 光与 s 光相关。因此,

琼斯矩阵一般非正交,从而有
$$J = \begin{pmatrix} R_{pp} & R_{sp} \\ R_{ps} & R_{ss} \end{pmatrix}$$
,另

两个椭偏参数 R_{sp} 和 R_{ps} 由

$$\rho_{sp} = \frac{R_{sp}}{R_{ss}} = \tan \psi_{sp} e^{i\Delta_{sp}} , \qquad (2)$$

$$\rho_{ps} = \frac{R_{ps}}{R_{ss}} = \tan \psi_{ps} e^{i\Delta_{ps}} \,. \tag{3}$$

确定。

传统的反射椭偏无法获得所有椭偏参数,因而 无法获得各向异性介质的信息。然而,对于单轴拉 伸试样,光轴具有几何对称性,琼斯矩阵退化为对 角矩阵,即 $R_{sp} = R_{ps} = 0$,此时 p 光和 s 光可以独 立反射,故可利用反射椭偏来推断样品界面信息。



图 3 探测光照射样件示意图 Fig. 3 The schematic diagram of the incident light on the test sample

具体地,对于图 3 中使用的单轴拉伸的金属样件, 根据几何对称性,光轴平行于拉应力方向。因此考 虑两种情况:光轴平行于入射面法线的 y 方向,以 及光轴平行于入射面的 x 方向。此时,琼斯矩阵满 足对角形式,斯奈尔定律可表示为:

$$n_1 \sin \phi_1 = n_o \sin \phi_o = n_e \sin \phi_e , \qquad (4)$$

其中 n₁为空气的折射率, φ₁为入射角, n_o和 n_e为单 轴拉伸应力条件下材料的寻常折射率和异常折射率, φ_o和φ_e为其相应的折射角。

1) 光轴平行于 y 方向

此时, s 光平行于光轴, 并完全转换为异常光, 其对应折射率为 n_e , 而 p 光垂直于光轴, 并转换为 寻常光, 其对应折射率为 n_o , 因此有 $R_{sp} = R_{ps} = 0$, R_{pp} 和 R_{ss} 满足

$$R_{pp} = \frac{\frac{\cos \phi_o}{n_o} - \frac{\cos \phi_1}{n_1}}{\frac{\cos \phi_o}{n_o} + \frac{\cos \phi_1}{n_1}},$$
 (5)

$$R_{ss} = \frac{n_1 \cos \phi_1 - n_e \cos \phi_e}{n_1 \cos \phi_1 + n_e \cos \phi_e}, \qquad (6)$$

由于椭偏信号主要提供的是 p 光的信息,可将 *R_{pp}* 作为重点来分析此时的工件界面处的应变。根 据公式(5),*R_{pp}* 主要受材料寻常折射率的影响。 因此,当光轴法向平行于入射平面时,椭偏信号对 单轴拉伸试样的寻常折射率敏感。

2) 光轴平行于 x 方向

此时, s 光垂直于光轴, 并完全转换为寻常光, 同样有 R_{sp}=R_{ps}=0, R_{pp} 和 R_{ss} 满足:

$$R_{pp} = \frac{\frac{\cos \phi_o}{n_e} - \frac{\cos \phi_1}{n_1}}{\frac{\cos \phi_o}{n_e} + \frac{\cos \phi_1}{n_1}},$$
(7)

$$R_{ss} = \frac{n_1 \cos \phi_1 - n_o \cos \phi_o}{n_1 \cos \phi_1 + n_o \cos \phi_o},\tag{8}$$

其中 $\cos\phi$ 满足:

$$\cos\phi_o = \sqrt{1 - \frac{n_1^2}{n_o^2} \sin^2\phi_1} , \qquad (9)$$

根据公式(7)以及公式(9), R_{pp}不仅受异常 折射率 ne 的影响,同时受到寻常折射角的余弦 $\cos\phi_{o}$, 或寻常折射率 n_{o} 的影响。

然而,对于单轴应力下的金属材料,寻常折射 率 n。和异常折射率 ne 并非相互独立,或者说 n。可 被诠释为 n_e 的函数。因此,当光轴平行于x方向时, 椭偏信号可用于测量单轴拉伸工件的异常折射率。

4 测量实验与结果

4.1 电光调制椭偏传感器工作点的优化

基于反射椭偏的传感器,须根据样品特点优化 入射角,起偏器方位角,检偏器方位角等工作条件, 以提高测量的灵敏度。通常情况下,选择接近赝布 儒斯特角位置的入射角可以获得灵敏的椭偏测量信 号。

在图 4 中, 计算了不锈钢的椭偏参数与入射角 的关系。对于典型的不锈钢材料,其折射率 n= 2.7568, 消光系数 k=3.7920¹³, 从图 4 可以看出, 样品的赝布儒斯特角接近入射角 78°。此时, 椭偏 振幅ψ约为 27.5°,相位 Δ为-90°。因此,优化应 力测量的入射角为 78°。

在传统的椭偏技术中,通常要求起偏器和检偏 器的方位角设置在椭偏的消光点附近[15],此时,探 测光强的变化δI与椭偏参量的变化满足二次函数关 系,即







公式(10)表明,工作在消光点附近,椭偏参 数微小变化时,传感信号存在灵敏度不足的问题。





Fig. 5 The ellipsometric signal in the proximity of the extinction point; (a) the signal in the ellipsometric time domain; (b) the respective signal in the frequency domain

为此,需将工作点设置在非零线性工作点上[16], 又由于在赝布儒斯特角附近,椭偏参量 $\delta \psi \approx 0$,从 而有

$$\delta I \propto \sin 2A \sin 2\psi \cos(2P + \Delta) \delta \Delta$$
, (11)

其中A为检偏器方位角,P为起偏器方位角。 $A = 45^{\circ}, P = 180^{\circ} - \frac{\Delta}{2}$ 时 , 或 $A = 135^{\circ},$ 当 $P = 45^{\circ} - \frac{\Delta}{2}$ 时, δI 取得最大值。

当 $A = 45^{\circ}$, $P = 45^{\circ} - \frac{\Delta}{2}$ 时, 或 $A = 135^{\circ}$, $P = 180^{\circ} - \frac{\Delta}{2}$ 时, δI 取得最小值。

而在赝布儒斯特角 78°处, $\Delta = 90°$,从而可将 起偏器方位角设置在P = 90°,检偏器方位角设置 在A = 135°。

图 5,图 6 对比了分别在消光点附近和非零线 性工作点时,经样件反射后的椭偏的时域及频域信 号。图 5 中,由于起偏器及检偏器方位角设置在消 光点附近,此时,时域上所探测到的光强近乎为零 而在频域上表现为噪声占主导。然而当起偏器方位 角为 90°,检偏器方位角为 135°时,椭偏传感器 工作在非零线性工作点上,由于反射光波经过电光 调制器时,延迟相位经过 1 kHz 正弦信号的调制, 最终检测的光强信号在时域上也呈现为相应的弦信 号,而在频域上,展现为 1 kHz 处的独立信号。 内,样件的椭偏信号与应力的对应关系。当光轴平 行于 x 方向时, 椭偏信号随应力线性增加; 而当光 轴平行于 y 方向时, 椭偏信号随应力线性降低。

由于 304 不锈钢的屈服强度约为 200 MPa 左右, 故此,在施加的应力条件下,材料满足弹性形变。 当光轴平行于 x 方向时,材料被拉伸,x 方向的应 变增加,而当光轴平行于 y 方向时,y 方向的应变 减小。即椭偏信号来源于不同方向上应变变化导致 的折射率的相应变化。

同时,可以看到在两个正交方向上,电光调制 椭偏应力系统所检测应力的最低检测限约为 7.84 kPa,当光轴平行于 x 方向时,检测精度优于 7.84 kPa (此时,系统分辨率约为 0.8 灰度,7.84 kPa 引 起的灰度变化约为 1.2 灰度)。可满足精密制造系统 中对材料所受应力进行精密检测的要求。



Fig. 6 The ellipsometric signal in the proximity of the nonzero linear work point; (a) the signal in the ellipsometric time domain; (b) the respective signal in the frequency domain

4.2 样件应力的测量

图7分别给出了相互正交的光轴方向下,频域







Fig. 7 The ellipsometry of the stress on the 304 stainless steel at different directions of the optical axis; (a) optical axis parallel to the x-direction; (b) optical axis parallel to the y-

direction

5 结论

本文根据精密制造领域中对关键样件进行低应 检测的要求,提出了一种基于电光调制椭偏的非接 触应力测量的方案,针对工程领域中常用的 304 不 锈钢样件,优化了椭偏测量应力的工作条件。实验 表明 999,针对 304 不锈钢,当入射角为 78°的时候, 在非零线性设置下,基于电光调制的椭偏应力系统 应力的最低检测限约为 8 kPa,检测精度为 8 kPa。 基本满足高精度应力检测的要求。

参考文献:

- 肖石磊,李斌成. 光学元件残余应力无损检测技术概述[J]. 光电工程, 2020, 47(8):190068-190061-190068-190011.
 XIAO S L, LI B C. Overview of Non-Destructive Testing Techniques for Residual Stress in Optical Components [J].
 Optoelectronic Engineering, 2020, 47(8):190068-190061-190068-190011. (in Chinese)
- [2] Peixoto C, Valentim PT, Sousa PC, et al. Injection molding of high-precision optical lenses: A review [J]. Precision Engineering, 2022, 76:29-51.
- [3] 马晓晖, 毛晶, 龙丽霞等. XRD 测试材料表面微区残余应力[J]. 实验室科学, 2022, 25(2):10-13, 18.
 MA X H, MAO J, LONG L X, et al. XRD Testing of Micro-Area Residual Stress on Material Surfaces [J]. Laboratory Science Laboratory, 2022, 25(2):10-13, 18. (in Chinese)
- [4] 许光, 邢力超, 张婷等. X 射线衍射法测量高温合金波纹管残余应力[J]. 压力容器, 2021, 38(7):32-37.
 XU G, XIN L C, ZHANG T, et al. Measurement of Residual Stress in High-Temperature Alloy Bellows by X-Ray Diffraction Method [J]. Pressure Vessel, 2021, 38(7):32-37. (in Chinese)
- [5] 包亦望,马德隆. 陶瓷涂层的残余应力评价及其尺寸效应[J]. 硅酸盐学报,2019, 47(8):1033-1038.
 BAO Y W, MA D L, Evaluation of Residual Stress in Ceramic Coatings and Its Size Effects [J]. Journal of the Chinese Ceramic Society, 2019, 47(8): 1033-1038. (in Chinese)
- [6] 刘明智,梁康,熊巍等. 沉积参数对磁控溅射镀金膜膜层残余应力与微观形貌的影响[J]. 导航与控制,2020, 19(6):98-104.
 LIU M Z, LIANG K, XIONG W, et al. Effect of Deposition Parameters on Residual Stress and Microstructure in Magnetron Sputtering Au Thin Films [J]. Navigation and Control, 2020 (6), 98-104. (in Chinese)
- [7] 郑锦华,李志雄,刘青云,梅诗阳. 负偏压对高界面强度类金刚石薄膜制备的影响[J]. 材料工程, 2023, 51(10)
 ZHENG J H, LI Z X, LIU Q Y, et al. *Effect of negative bias voltage on preparation of diamond-like carbon films with high interfacial strength* [J]. Journal of Materials Engineering, 2023, 51(10) (in Chinese)
- [8] Kajihara Y, Takahashi R, Yoshida Let al. Measurement method of internal residual stress in plastic parts using terahertz spectroscopy[J]. Nanomanufacturing and Metrology,2021, 4:46-52.
- [9] Farahani BV, Direito F, Sousa PJ, et al. Electronic Speckle Pattern Interferometry for fatigue crack monitoring[J]. Procedia Structural Integrity, 2022, 37:873-879.
- [10] Yadav N, Wachtarczyk K, Gąsior P, et al. In line residual strain monitoring for thermoplastic automated tape layup using fiber Bragg grating sensors[J]. Polymer Composites, 2022, 43(3):1590-1602.
- [11] 李克武, 王爽, 刘梓良等. 双弹光级联的差频调制型应力双折射测量[J].光学学报, 2023, 43(4):0412001-0412001-0412010.
 LI K W, WANG S, LIU Z L, et al. Stress Birefringence Measurement Based on Double Cascaded Photoelastic Modulation with Differential Frequencies[J]. Acta Optica Sinica, 2023, 43(4):0412001-0412001-0412010. (in Chinese)
- [12] 张伟, 杨林, 刘灿. 一种基于光弹调制器的应力双折射测量方法[J]. 光学与光电技术, 2021, 19(2):64-69.
 ZHANG W, YANG L, LIU C, A Stress Birefringence Measurement Method Based on Photoelastic Modulator [J]. OPTICS & OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY, 2021, 19(2):64-69. (in Chinese)
- [13] Wang C, Liu W, Niu Y, et al. Using the Reflection Ellipsometry to Detect the Stress for the Gold Coating Reflection Mirrors[J]. Microgravity Science and Technology,2022, 34(5):98.
- [14] Azzam R, Bashara N, Ballard SS. Ellipsometry and Polarized Light[M].North Holland, 1978.

- [15] Arwin H. Off-Null Ellipsometry Revisited: Basic Considerations for Measuring Surface Concentrations at Solid/Liquid Interfaces[J]. Journal of colloid and interface science, 1993, 156(2):377-382.
- [16] Linear off null working condition for total internal reflection imaging ellipsometry to detect subtle electron density change[J]. SPIE, 2020.

作者简介:



医全体 陈敏(1979-),男,四川成都人,硕士,高级工程师,上海交通大学固体力学专业,主要从事多领域耦合系统的联合仿真。E-mail: <u>min.chen@cisdi.com.cn</u>

理智(1983-),男,河北人,工程师,主要研究光机电系统耦合设计。E-mail: lizhi@imech.ac.cn



刘巍(1983-),男,湖北武汉人,博士,助理研究员,中国科学院力学所一般力学专业, 主要从事椭偏传感技术。

Email: liuwei@imech.ac.cn

罗子人(1980-),男,湖南人,博士,研究员,中国科学院数学与系统科学研究院,主要从事精密物理测量。Email: <u>luoziren@imech.ac.cn</u>

